Ti₄O₇の電荷秩序状態に対する光誘起効果

宮原正明^A、渡辺雅之^B、田中耕一郎^{A,C} 京都大学大学院理学研究科物理学・宇宙物理学専攻^A 京都大学大学院人間・環境学研究科相関環境学専攻^B

京大 iCeMS^C

Photo-induced effects on the charge-ordered state of Ti₄O₇

Masaaki Miyahara^A, Masayuki Watanabe^B, Koichiro Tanaka^{A,C} Department of Physics, Graduate School of Science, Kyoto University^A Department of Interdisciplinary Environment, Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University^B iCeMS, Kyoto University^C

Abstract

Photo-induced effects on the charge-ordered state of Ti_4O_7 have been studied with pump-probe spectroscopy. Reflectivity changes after the pulsed photo-excitation and gradually recovers in visible and infrared regions. Also we find that cw photo-excitation promotes the recovery in reflectivity. We interpret the experimental results according to the configuration coordinate model. A bipolaron dissociates into two polarons through the pulsed photo-excitation and the two polarons recombine to form a bipolaron via thermal or cw photo-assisted processes.

1 はじめに

遷移金属酸化物 Ti₄O₇ は 150K で金属-半導体転移、130-140K で半導体-半導体転移を起こ す物質である。結晶構造は TiO₂ のルチル型を 基本とし、TiO₆ 八面体のブロックが c_R 軸に 沿って4つずつ剪断面で区切られている [1]。

図 1 に Ti 原子のみを取り出したときの各 相における結晶構造を示す。 Ti_4O_7 は Ti 原子 2 個当たり 1 個の 3d 電子を持つ。高温相で は Ti の価数は 3.5 価 ($Ti^{3.5+}(3d^{0.5})$) で電子は 非局在的である。一方低温相では $Ti^{3+}(3d^1)$ と $Ti^{4+}(3d^0)$ に半々に分かれ電子は Ti^{3+} に局在化 する。 Ti^{3+} と Ti^{4+} の鎖は規則正しく交互に配 列しており電荷秩序を形成する。 Ti^{3+} のいる鎖 を a 鎖、 Ti^{4+} のいる鎖を b 鎖と表す。a 鎖の 2 つの Ti^{3+} は格子変位して共有結合し、2 つの電 子が結合準位に入る。これは格子歪みを伴って 電子 2 個が対になった状態 (バイポーラロン) とみなすことができる。中間相ではバイポーラ ロンが無秩序に配列し、その分布は時間的に変 動していると考えられている [1]。



Ti₄O₇の電荷秩序状態は圧力印加等の外部摂 動に対し容易に不安定化することが知られてい る [2]。そこで本研究では電荷秩序状態の光に 対する応答からバイポーラロンおよびポーラロ ンのダイナミクスについて明らかにし、電荷秩 序状態を光制御する可能性を調べることを目的 とした。

2 試料と実験方法

本研究で用いた Ti_4O_7 の単結晶は Ti_3O_5 の焼結体を原料、 NH_4Cl を輸送剤として 気相成長法により作成した [3]。結晶は $3 \text{ mm} \times 0.7 \text{ mm} \times 0.2 \text{ mm}$ 程度で針状である。 示差走査熱量 (DSC) 測定によって相転移温 度を調べることにより試料の評価を行った。

実験は低温相において 2 種類のポンプ・プ ロープ反射分光を行った。実験 1 ではポンプ 光として 2.33 eV のパルス光 (Nd³⁺:YAG レー ザー、パルス幅 5 ns)、プローブとしては温度相 転移で比較的反射率変化の大きい赤色領域の光 源 (cw He-Ne レーザーまたはタングステンラ ンプ)の反射光を用いた [4]。実験 2 では第 1 ポ ンプ光として 2.33 eV のパルス光 (Nd³⁺:YAG レーザー、パルス幅 5 ns)を照射した後第 2 ポ ンプ光として cw 光 (1.58–2.33 eV のレーザー) を照射した。プローブ光はタングステンランプ を干渉フィルターを通して単色化したものの反 射光 (1.81–2.12 eV)を用いた。

3 実験結果

3.1 パルス光による反射率の変化

実験1の結果について述べる。図2に過渡 反射率変化の温度依存性を示す。プローブは 40K以上では0.1W/cm²のcwHe-Neレーザー (1.96 eV)、40K以下ではタングステンランプ を干渉フィルターを通し単色化して強度を弱め たもの(1.80 eV)を用いている。これはHe-Ne レーザー自身が3.2で述べるように光照射効果 を起こし40K以下では観測に影響を及ぼすか らである。パルス光照射(0s)後反射率が急激 に減少している。この変化は~30 mJ/cm² の閾 値以上の励起強度で観測され、励起強度とと もに増大し~80 mJ/cm²以上で変化率は飽和す る。減少した反射率は次第に元の値へと回復す る。回復時間は温度を下げていくとマイクロ秒 から秒程度へと急激に長くなる。

回復時間 τ を定量的に評価するため単一指数



図 2 過渡反射率変化の温度依存性. 励起強 度は 80 mJ/cm^2 , プローブ光は $1.96 \text{ eV}(T \ge 40 \text{ K})$ および $1.80 \text{ eV}(T \le 40 \text{ K})$. 温度を下げ ると回復時間はマイクロ秒から秒オーダーま で急激に長くなる.

関数によるフィッティングを行った。τ⁻¹をア レニウス・プロットしたものが図3である。



図3 回復時間の温度依存性. 点線はアレニウ スの式によるフィッティング.

データ点はアレニウスの式 $\tau^{-1} = \tau_0^{-1} \exp(-E_a/k_BT)$ でよくフィッティングでき、 回復過程は熱活性機構で説明される。活性化エ ネルギーは $0.09 \pm 0.01 \text{ eV}$ という値が得られた。 光照射後の状態についての情報を得るため

に光照射前後の反射スペクトルを比較した(図

4)。励起強度は変化率が飽和している条件であ る。光照射後のスペクトルは赤外・可視領域い ずれも高温相や中間相のものとは一致せず、低 温相と中間相の間にあることがわかる。



図 4 (a) 赤外領域・(b) 可視領域における各 相および光照射後の反射スペクトル.

3.2 cw 光による反射率の回復促進効果

実験 2 の結果について述べる。図 5 は 1.81 eV における過渡反射率変化である。t =0 min でパルス光を照射し、t = 5 min から cw 光 (1.88 eV)を照射し続けた。温度 24 K にお いてはパルス光照射後ほとんど回復は見られな いが、cw 光を照射すると励起強度が強いほど 回復効果が大きい。このとき回復時間の逆数、 すなわち回復率は励起強度に比例することがわ かった。1.58-2.33 eV のいずれの cw 光でも 同様の効果が見られた。

4 考察

パルス光照射後の光誘起状態について考察す る。赤外領域における光照射後の反射スペクト ル(図4(a))にドルーデ反射が見られないこと から、光誘起状態は金属相ではなく低温相とは 異なる3d電子の局在状態、すなわち電荷秩序 に乱れが生じた状態と予想される。これは光に よって電荷移動が誘起された結果生じたと考え られる。

光誘起状態について具体的に考察する第一歩



図 5 24 K における過渡反射率変化の cw 光 (1.88 eV) 励起強度依存性.

としてポーラロンやバイポーラロンの電荷移 動を扱った局所的な配位座標モデルを導入する [5]。簡単のため a 鎖の Ti イオン 2 つ (a サイ ト)とb 鎖の Ti イオン 2 つ (b サイト)を考え る (図 6(a))。低温相の電荷秩序状態において は a サイトに 3d 電子 2 個が局在 (これをバイ ポーラロンとみなす)しb サイトには電子が存 在しない (状態 I)。このときの断熱ポテンシャ ルエネルギーは

$$E_{\rm I} = Aq_{\rm a}^2 + Aq_{\rm b}^2 - 2Bq_{\rm a} + U \tag{1}$$

と書ける。 q_a , q_b はそれぞれ a サイト, b サイト のチタンの平衡位置からのずれを表す。第 1, 2 項は格子歪み、第 3 項は電子格子相互作用、第 4 項はサイト内クーロン反発を表す。簡単のた め $q_a = B/2A - x$, $q_b = B/2A + x$ という形で導 入される 1 つの変数 x で表すと、

$$E_{\rm I} = 2A(x - B/2A)^2 - B^2/A + U \qquad (2)$$

となる。次に光誘起状態の候補としては、a サ イトのバイポーラロンから b サイトに電子が 1 個移動しポーラロン 2 つに解離した状態(状態 F_1)と a サイトから b サイトにバイポーラロン が移動した状態(状態 F_2)が考えられる。断熱 ポテンシャルエネルギーはそれぞれ

$$E_{\rm F_1} = 2Ax^2 - B^2/2A + \Delta$$
 (3)

$$E_{\rm F_2} = 2A(x - B/2A)^2 - B^2/A + U + 2\Delta \quad (4)$$

と書ける。 Δ は a サイトに電子がいる状態の 方が安定であることを考慮している。[1, 6]の 実験値からパラメータを $B^2/4A = 0.3 - 0.6 \text{ eV},$ $U = 0.6 - 1.2 \text{ eV}, \Delta = 0.05 - 0.1 \text{ eV}$ と与えると、 式 (2) - (4)の断熱ポテンシャル曲線は図 6(b)の ようになる。



図 6 (a) ポーラロン・バイポーラロンの配 位座標モデル. 左から順に元の結晶構造、a にバイポーラロンがいるとき、a, b にポー ラロンがいるとき、b にポーラロンがいる ときのモデル図. (b) 断熱ポテンシャル曲線. $B^2/4A = 0.48 \,\text{eV}, U = 0.87 \,\text{eV}, \Delta = 0.075 \,\text{eV}$ の場合.

このモデルに基づいて光励起から回復までの プロセスを考える。基底状態では a サイトにバ イポーラロンが存在している (①)。2.33 eV の パルス光を照射する (②) と、励起状態を経て緩 和が起こり準安定な光誘起状態 F_1 (③) または F_2 (④) に落ち着く。2.33 eV の光子エネルギー は a サイトから b サイトへの電荷移動を起こす のに必要なエネルギー (0.1–0.5 eV)[1, 7] に比 べて十分大きい。

次に熱活性過程による回復について考える。 状態 F_1 の場合、 $F_1 \rightarrow I$ という過程(⑤)は配 位座標モデルに従うと活性化エネルギー 0.1– 0.2 eVの熱活性過程である。これは実験で得ら れた活性化エネルギー 0.09 eV とほぼ対応して いる。一方、状態 F_2 の場合は、 $F_2 \rightarrow F_1 \rightarrow I(⑥ \rightarrow ⑤)$ という過程によって状態 I に戻ることに なる。この過程は一般的には単一の活性化エ ネルギーを用いて記述することはできないが、 ⑤, ⑥のポテンシャル障壁の高さが 0.1–0.2 eV と 0.15–0.3 eV でほぼ同じである今のような場 合には近似的に単一の活性化エネルギーを持つ 過程として記述できるので、こちらの過程が起 きている可能性もある。

一方光励起による回復について考える。極低 温では光誘起状態③, ④は熱的に状態Iに戻る ことはできないが、そこに cw 光照射を行うと 励起状態を経由することにより熱的過程と同様 の電荷移動を起こし元の状態への回復が促進さ れると考えられる。

5 まとめ

Ti₄O₇の電荷秩序相(低温相)においてポン プ・プローブ反射分光を行った。パルス光照射 により可視・赤外領域で反射率が急激に変化し た。さらにその後 cw 光を照射することで反射 率の回復が促進されることがわかった。 配位座標モデルによると、パルス光照射によっ て基底状態のバイポーラロンは2つのポーラ ロンに解離または隣接サイトに移動し、その後 熱活性過程あるいは cw 光による光励起過程を 経て元の状態に戻るというプロセスが考えら れる。

参考文献

- [1] S. Lakkis et al., Phys. Rev. B 14, 1429 (1976).
- [2] H. Ueda et al., J. Phys. Soc. Jpn. 71, 1506 (2002).
- [3] J. J. Since et al., J. Cryst. Growth 40, 301 (1977).
- [4] M. Watanabe et al., J. Lumin. 122-123, 393 (2007).
- [5] B. K. Chakraberty et al., J. Physique 10, 353 (1976).
- [6] C. Schlenker et al., J. Phys. C 12, 3503 (1979).
- [7] C. Rüscher et al., J. Phys. C. 13, 1067 (1980).